# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-190859

(43) Date of publication of application: 13.07.1999

(51)Int.CI.

G02F 1/136

G02F 1/1335

G09F 9/30

(21)Application number: 09-358777 (71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

**26.12.1997** (72)Inventor: MIYAZAKI DAISUKE

### (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device which has high yield, requires only a small members of processes and has high display performance and its manufacture.

SOLUTION: The liquid crystal display device 1 has an active substrate 2 having a light shield layer 14 as a single layer formed of one kind of specific material, through holes 16 bored in the light shield layer by laser machining or photolithography, TFTs 11, signal lines 12, gate electrodes 13, and pixel electrodes 15 connected electrically to the TFTs through the through holes 16, has an opposite substrate 3 which has no color filter layer, includes a liquid crystal

composition 4 changed between both the substrates and has colored layers 17, 18 and 19 which are formed of resin provided by photolithography or colored layers provided by an ink jet method in areas partitioned by the light shield layer.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

21.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## 일본공개특허공보 평11-190859호(1999.07.13) 1부.

(19)日本国特殊才 (J.P)

(12) 公開特許公報(A)

((1)种新出居公园每号

特開平11-190859

(49)公開日、平成11年(1999) 7月18日

(51) int.CL			ADSTV		and a supplementary of the con-	
C-0 2 P	17198	500	C O P	1/198	SOA:	
F4" (7.7.	1/1886	5.0.5	100 m	1/1996	50 B	
COSP	9/30	332	CO A R	9/30	9 9 9 4	
2 2 2 7			.0.01	40100	0.0 AM	

#### 書空論水 未給水 留水平の数9 OL (全 7 p)

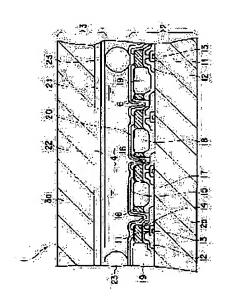
(21)出無益号	传展平9-358777	(71) 出版人。000003078
(22) 出題日	平成9年(1997)12月28日	模式為社會芝 特級川場川等市幸区報川町72番地 (72)発明者 召薦 大槍 海玉原銀谷市華銀町1丁目9番2号 株式
		会专用之联合电子工程的 《740代型人、方理士》例如:食器 (91.8名)

#### (54) 【発明の名称】 被品表示設置およびその製造方法

### (57)【要約】

「課題」 歩音りか高く、工程数か少なく、しかも表示性能の高い液晶表示装置およびその製造方法を提供する。
「解決手段」 この発明の液晶表示装置すば、1種類の特定の材質からなる単一の層である過光層14と過光層にレーザ加工またはフォトリングラフィーにより設けられたスルーホール16とエドエエンと信号線12およびゲート電極13とスルーホール16によりエドエに導通された画素電後15を有ずるマトリクス基板2とガラーフィル2層を持たない対向基板3と両基板間に對入された

液晶組成物4を含み、速光層により区切られた傾射に、 フォトリングラフィー法により提供された輸脂レジスト からなる名色層1.7。1:8および19またはインクジェット法により提供された名色層を有する。



#### 【特許諸求の範囲】

【請求項 1】 三主面上にストリクス状に設けられた走査。 鉄および信号線とその交差位置のそれぞれに設けられた スイッチング素子とを含むアクティブマトリクス基板と 一主面上に共通電極を有する対向基板とを有し、前記ア クティブマトリクス基板の同一主面上には、さらにかう ーフィルタ層と画素電極層が順に設けられ、この画素電 「怪と前記スイッチング素子がスルーホールで接続されて おり、前記2枚の基板の主面相互を対向させて、間に液 品組成物を挟持した液晶表示装置において、前記スルー ホールが 1種類の特定の材質からなる単一の層に形成さ れていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】前記スルーホールが遮光度に形成されてい。 ることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項 3】前記スルーホールがフォトリックラフィー により形成されていることを特徴とする請求項1記載の 液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】前記スルーホールがレーザ加工法で形成さ れていることを特徴とする諸求項1記載の液晶表示装置 : の動造方法。

【請求項5】前記ガラーフィルターがインクジェッド法と で形成されていることを特徴とする請求項コ記載の液晶。 表示装置の製造方法。

【請求項6】走査線とこの走査線と直交する信号線と両 者の交差する位置にスイッチング表子を設け、上記走査 森と上記信号線により区切られた領域とそれに対応され る上記スイッチング素子を単位として所定の色に名色し。 た複数の画素と、この画素のそれぞれを覆うように設け られた複数の画素亜極とを有するマトリクスアルイ基板 と、対向電極を含む対向基板と、両基板間に封入された 液晶材とからなる液晶表示装置の製造方法において、

上記マトリクスアレイ基板の上記スイッチング素子を覆ぎ うように、黒色の材質を含む遮光層を形成し、

この遮光層を所定のパターンにパターニングし、

このパターニングと同一工程において、上記画素電極と 上記スイッチング素子の所定の領域を電気的に導通させ るスルーホールを上記遮光層に形成し、

上記パターニングされた上記遮光層の所定の位置に、赤 色 (R) の著色層、緑色 (G) の碁色層および青色

(B) の著色層を、アクリル樹脂しジスト材を用いたフ オトリソグラフィー法により形成することを特徴とする 液晶表示装置の製造方法。

【請求項7】 走査線とこの走査線と直交する信号線と両 者の交差する位置にスイッチング素子を設け、上記走査 鉄と上記信号線により区切られた領域とそれに対応され る上記スイッチング素子を単位として所定の色に著色し た複数の画素と、この画素のぞれぞれを覆うように設け られた複数の画素電極とを有するマトリクスアレイ基板 と、対向電極を含む対向基板と、両基板間に封入された 液晶材とからなる液晶表示装置の製造方法において、

上記マトリクスアレイ基板の上記スペッチング素子を覆 うように、黒色の材質を含む遮光層を形成し、

この遮光層を所定のパターンにパターニングし、

このパターニングされた上記速光層の所定の位置に、イ ンクジェット法により色材を供給して、赤色 (R) の書 色層、緑色 (G) の著色層および青色 (B) の著色層を 形成し、

上記遮光層に、レーザ光を照射して、上記画素電極と上 記スイッチング素子の所定の領域を電気的に導通させる スルーホールを上記遮光層に形成することを特徴とする 液晶表示装置の製造方法。

【請求項8】 走査線とこの走査線と直込する信号線と両 者の交差する位置にスイッチング素子を設け、上記走査 線と上記信号線により区切られた領域とそれに対応され る上記スイジチング素子を単位として所定の色に着色し た複数の画素と、この画素のそれぞれを覆うように設け られた損敗の画素電極とを有するマドリグスアレイ基板 と、対向電極を含む対向基板と、両基板間に対入された 液晶材とからなる液晶表示装置の製造方法において、

土記マドリクスアレイ基板の上記スイッチング素子を復 うように、無色の材質を含む遮光層を形成し、

この遮光層を所定のパターンにパターニングし、

このパターニングされた上記遮光層の所定の位置に、赤 色(R)の着色層、緑色(G)の着色層および青色

(日) の著色層を、アクリル樹脂レジストはを用いたフ オトリングラフィー法により形成し、

。上記速光層に、レーザ光を照射して、上記画素電極と上 記スイッチング素子の所定の領域を亜気的に導通させる スルーホールを上記遮光層に形成することを特徴とする。 液晶表示装置の製造方法。

【諸求項9】走査線とこの走査線と直交する信号線と両 者の交差する位置にスイッチング表子を設け、上記走査 線と上記信号線により区切られた領域とそれに対応され る上記スイッチング素子を単位として所定の色に著色し た複数の画素と、この画素のそれぞれを覆うように設け られた複数の画素電極とを有するマトリクスアレイ基板 と、対向電極を含む対向基板と、両基板間に封入された 液晶材とからなる液晶表示装置の製造方法において、

上記マトリクスアレイ基板の上記スイッチング素子を覆 うように、黒色の材質を含む遮光層を形成し、

この遮光層を所定のパターシにパターニングするととも・ に、上記画素電極と上記スイッチング素子の所定の領域と を電気的に導通させるスルーホールとを同時に形成し、 このパターニングされた上記速光層の所定の位置に、イ ンクジェット法により色材を供給して、赤色(R)の名: 色度、緑色(G)の著色層および春色(B)の著色層を 形成することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置に、

係り、より好ましくは、歩智りが高く、工程数が少な く、しかも表示性能の高い液晶表示装置およびその製造 方法に関する。

100021

【従来の技術】今日、豫型の表示装置として広く利用されている液晶表示装置は、画素電極を有するガラス基板と対向させ、音基板の周囲を液晶對入口を除いて接着約で固定した後、液晶對入口を對止力が流晶組成物を基板間に注入し、液晶對入口を對止力で對止した構成を有する。

【0003】 この種の液晶表示装置においては、上述した2枚の基板間の距離を一定に保つためのスペーサとして、均一な位径のブラスティックビーズ等を、基板間に 数在させている。

【0004】 一方、かう一表示が可能な液晶表示装置は、2枚のガラス基板のうちの1枚に、R (レッド=赤)、G (グリーン=程) およびB (ブルー=青)の3色の著色層すなわちカラーフィルタが設けられている。このため、カラー表示可能な液晶表示装置、例えば、単純マトリクス駆動のカラー型ドッドマトリクス液晶表示装置において、橋 (Y軸) 方向に帯状にバターニングされたY電優を有するY基板と配(X軸) 方向に帯状にバターニングされたX電極の下に基色層を有するX基板とを、Y電優とX電極がほぼ直行するように対向設置し、その間に液晶組成物を挟持させる方法を広く利用されている。

【0005】液晶表示装置の表示方式としては、例えば TN(ツイステットネマティック)形、ST(スーパー ツイステット(ネマティック))形、GH(ケストーホ スト)形、あるいはECB(電界制御副屈折)形や強調 電性形液晶(Ferro ECB)等が知られている。

【0006】封止割としては、例えば鈍または鬼外線硬 化型のアクリル系またはエポキジ系の接着到等が用いら れる。また、カラー表示が可能な液晶表示装置におい て、特に表示連度を高速化し、コントラストを高めたも のとして、2枚のガラス基板のうちの一方の基板の主面 に走査線と走査線と直交する信号線と両者が交差する位 置にスイッチング素子としてTFT(薄膜ドランジス タ)を配置したアクティブマトリクス駆動液晶表示装置: が知られている。アクティブマトリクス駆動液晶表示装 置においては、例えば、アモルファスシリコン(a - S ア)を半導体層とした意味トランジスタ(エド・T)」と、 それに接続された表示電極(画素電極)、信号線および ゲート竜極(走査線)が形成されたアクティブマトリク ス基板であるTFTアレイ基板と、それに対向設置さ れ、対向電極とRGBの3色のカラーフィルタとアクデー ィブマトリクス基板上から電圧を印加する電極転移材 (トランスファー) としての銀ペースト等が画面周辺部 に配置された対向基板との間に液晶組成物が封入され

【0007】この種のアクティブマトリクス駆動表示装置においては、また2枚のガラス基板の時間に偏光板が設けられ、液晶組成物を光シャッタとして利用することで、カラー画像を表示する。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】:上述した液晶表示装置においては、カラーフィルタが対応基板側に形成されていることがら、マトリクスアレイ基板との合わせスレを低減するために、カラーフィルタのBM (ブラックマトリクス) の間口部の大きさを、マトリクスアレイ基板の間口より小さくすることが必要となり、結果として関口、学が低下する問題がある。

【00かの】このことから、例えばカラーフィルタにスルーホールを形成することで、同者が、電気的に接続される。しかしなから、ガラーフィルタにスルーホールを設ける場合。カラーフィルタが飼料分散法により構成されている場合には、R・GおよびBのそれぞれの飼料におけるパターン変換差の違い等に起因して、それぞれの、色のストルタに均っなスルーホールを設けることができない問題がある。

100111また、カラーフィルタが、インクジェット・法によりカラーインクを吹きつけて形成される場合、スルーホールを聞けることができない問題がある。一方、カラーフィルタにスルーホールを設ける場合に、レーザショットにより考色パターンにスルーホールを形成することは、R、Gおよび日の春色パターンのレーザエネルギーの吸収の程度が異なるために、スルーホールの大きさが同一にならない問題がある。この発明の目的は、上記問題を解決しようとするものであり、表示性能が良く、歩智りが高いカラー表示型液晶表示装置を安価に提供することにある。

[0012]

を提供するものである。

【0013】またこの発明の液晶表示装置は、スルーホールが過光層に形成されていることを特徴とする。さらにこの発明の液晶表示装置は、スルーホールがフォドリッグラフィーにより形成されていることを特徴とする。【00-14】またさらにこの発明の液晶表示装置は、スルーホールがレーザ加工法で形成されていることを特徴とする。さらにまたこの発明の液晶表示装置は、カラーフィルターがインクジェット法で形成されていることを、特徴とする。

【00.15】またさらにこの発明は、走査線とこの走査 鉄と直交する信号線と両者の交差する位置にスイッチン グ素子を設け、上記走査線と上記信号線により区切られ、 た領域とそれに対応される上記スイッチング素子を単位 として所定の色に著色した複数の画素と、この画素のそ れぞれを覆うように設けられた複数の画素電極とを有す るマトリクスアレイ基板と、対向電極を含む対向基板 と、両基板間に封入された液晶材とからなる液晶表示装 置の製造方法において、上記マトリクスアレイ基板の上 記スイッチング素子を覆うように、黒色の材質を含む速。 光層を形成し、この遮光層を所定のパターシにパターニ。 ングし、このパターニングと同一工程において、上記画 森電極と上記スイッチング素子の所定の領域を電気的に **| 導通させるスルーホールを上記遮光層に形成し、上記パ** ターニングされた上記遮光層の所定の位置に、赤色 (R) の著色層、緑色 (G) の著色層および青色 (B) の 名色層を、アクリル樹脂レジスト材を用いたフォトリ ソグラフィー法により形成することを特徴とする液晶表 - 示装置の製造方法である。

【0016】さらにまたこの発明は、走査線とこの走査。 築と直交する信号線と両者の交差する位置にスイッチン グ素子を設け、上記走査線と上記信号線により区切られ、 た領域とそれに対応される上記スイッチング素子を単位 として所定の色に着色した複数の画素と、この画素のそ れぞれを使うように設けられた複数の画素電極とを有す るマドリクスアレイ基板と、対向電極を含む対向基板 と、両基板間に封入された液晶材とからなる液晶表示装 置の製造方法において、上記マトリクスアレイ基板の上。 記スイッチング素子を覆うように、黒色の材質を含む速・ 光層を形成し、この遮光層を所定のパターンにパターニ ングレ、このパターニングされた上記遮光層の所定の位。 置に、インクジェット法により色材を供給して、赤色。 (R) の着色層、緑色(G)の着色層および青色(B) の著色層を形成し、上記遮光層に、レーザ光を照射し て、上記画素電極と上記スイッチング素子の所定の領域 を電気的に挙通させるズルーホールを上記進光層に形成 することを特徴とする液晶表示装置の製造方法である。 【0017】またさらにこの発明は、走査線とこの走査 線と直交する信号線と両者の交差する位置にスイッチン - ク素子を設け、上記走登録と上記信号録により区切られ、

た領域とそれに対応される上記スペッチング素子を単位 として所定の色に差色した複数の画素と、この画素のそ れぞれを覆うように設けられた複数の画素電極とを有す るマドリグスアレイ基板と、対向電極を含む対向基板 と、両基板間に封入された液晶材とからなる液晶表示装 置の製造方法において、上記マトリクスアレイ基板の上。 記スイッチング素子を覆うように、黒色の材質を含む適 光層を形成し、この速光層を所定のパターンにパターニ ジグし、このパターニングされた上記遮光層の所定の位 、置に、赤色(R)の名色層、緑色(G)の名色層および 春色(B)の も色層を、アクリル樹脂レジスト材を用い たフォトリングラフィー法により形成し、上記遮光層 に、レーザ光を照射して、上記画素電極と上記スイッチ ング素子の所定の領域を電気的に導通させるスルーホー ルを上記遮光層に形成することを特徴とする液晶表示装 置の製造方法である。

【10018】さらにまたこの発明は、走査線とこの走査 線と直交する信号線と両者の交差する位置にスイッチン グ素子を設け、上記走査線と上記信号線により区切られ、 た領域とそれに対応される上記スイッチング素子を単位 として所定の色に老色した複数の画素と、この画素のそ れぞれを覆うように設けられた複数の画素電極とを有す るマドリクスアレイ基板と、対向電極を含む対向基板 、両基板間に封入された液晶材とからなる液晶表示装 置の製造方法において、上記マトリグスアレイ基板の上・ 記スイッチング素子を覆うように、黒色の材質を含む遮 光層を形成し、この遮光層を所定のパターンにパターニ。 ングするとともに、上記画素電極と上記スイッチング素 子の所定の領域を電気的に導通させるスルーホールとを 同時に形成し、このパターニングされた上記遮光層の所 定の位置に、インクジェット法により色材を供給して、 赤色 (R) の著色層、緑色 (G) の著色層および青色 (B)の著色層を形成することを特徴とする液晶表示装 置の製造方法である。

#### [0019]

【発明の実施の形態】以下、図面を用いてこの発明の発 明の実施の形態を説明する。図1は、この発明の実施例 が適用されるアクティブマトリクス液晶表示装置の概略 断面図である。

【00.20】図 1に示されるように、アクティブマトリクス形液晶表示装置 1 は、第一のガラス基板 (アクティブマトリクス基板) 2と第二のガラス基板 (対向基板) 3 が、互いに主面が対向され、且つそれぞれの基板が所定の間隔で配置された基板相互間に液晶組成物 4 が封入。されて、精成されている。

1002 11 第一のカラス番板とは、例えばコーニング 社製 #3.7.37 専に代表される厚さり、7.mmのカラス板2:eの一主面に、連査線(ゲート電極13)、例えば、アモルファスシリコン(e-S-1)を含む手導体層。 を、所定の厚さの機械および所定形状のパターニングを はり返して得られるスイッチング素子としての薄膜トランジスタ(すらす) すれ、信号線1.2、ゲート電優(走空線) 13、パッシベーションパターン (符号なじ) 等が、所定順、且つ所定形状に破層された周知のアクティブマトリクス登板である。

【OO22】次に、第一のカラス基板2のTFT他が形。 成されている側の面に、遮光層14として利用されるカ ーポンレス黒色樹脂(富士ハントデクノロジー(株)。 製)を、図示しないスピンナー(スピンゴード装置)に、 より厚さ2. ロルmの厚みに塗布する。 紡いて、黒色樹 脂層を、9.0° Cで10分乾燥する。次に、黒色樹脂層 1.4を、所定のパターン形状が与えられているフォトマ スクを用いて、3.65 nm (ナノメートル) の波長の光 を300mリ (ミリジュール) /om2 の露光量で露光 し、ペーハー(pH)が11、5のアルカリ水溶液にて 現像する。なお、この露光工程においては、エディッ2 のドレイン電極と接続される画素電極(表示電極)15 との電気的な英通を確保するだめに利用されるスルーホ 一ル部1:6も同時に露光される。以下。2:00° Cで6 〇分加熱することで、映厚2. Opmの遮光層1.4が形 成される。すなわち、遮光度1、4とスルーホール16 は、同一工程であるフォトリングラフィーにより、同時 に形成される。

【0023】 次に、赤色(R)の顔料を分散させた紫外、 類硬化型アクリル機能レジスト(富士ハントラクノロジー(株)製)を、スピンナーにて厚さらい面絶布し、赤色を著色したい部分に光が照射されるよう形成されたフォナマスクを用いて365mmの遊長の光を100mmリー/で置く照射した後、TMAH水溶液で50秒間退像し、230°Cで1時間加熱して、赤色(R)の番色層17を形成する。

(00241以下、緑色(G)の顔料を分散させた鬼外、緑硬化型アクリル樹脂レジスト(菌士ハントテクノロジー(株) 製)を、同様に途布した後、現像および加熱して、緑(G)の書色層19を形成する、続いて、同様の手順にて、寿(B)の書色層19を形成する、なお、春の書色材も富士ハントテクノロジ(株)製を用いた。(00251-このようにして、遮光膜14、赤色(R)・寒色層17、緑色(G)・寒色層19を配列した後、画素電極として利用される「TO膜をスパッタリング法で形成した後、所定のパターンにパターニングして、画素電極(表示電極) 16を形成する。

【0026】次に、画素電極1.6および遮光酸1.4の金 類を覆うよう、すな打ち液晶組成物が對入される際に液 晶組成物と接する面の側に、例えば日本合成ゴム(株) 製のAL-1.1051を、厚さ5.0 n.m途布し、所定方向。 に、ラヒング処理して配向膜2.0とする。

【00027】第二のガラス基板3は、例えばコーニング 社製、# 1737等に代表される厚さの、7 mmのガラ ス版3.6の一方の面に、共通電優パターン(対向電優) 21を形成し、その上に、第一のガラス基版2に設けられる配向限20と同一の材料を同一の厚きに途布してラ ヒング処理を行い、配向限22ととしたものである。

【0028】 続いて、第二のガラス奉板3の配向膜2:20の周辺に沿って、図示しない接着剤を、液晶組成物3が對大されるための図示しない注入口を除いて望布し、さらに第一のガラス拳板2から第二のガラス拳板3の対向。電極に電圧を印加するための電極転移材を、図示しない接着剤の周辺に子の形成されている図示しない電極転移電極上に形成する。続いて、両拳板間に、スペーサとして利用されるミクロバール(簡品名、経水ファインケミカル製、SPS-205)23を、所定密度で散布し、配向膜2:2と第一のガラス拳板1の配向膜20とが面するととともに、それぞれの配向膜20、20のラビング方向が90度となるよう。両拳板2および3を配置し、加熱して接着剤を硬化させて貼り合わる。

【0029】以下、図示しない注入口から、例えば目。 メルク社製のストリー 1565に、日、メルク社製のS 811を0、1945%(重量百分率)添加した液晶組成 物4を所定量注入し、注入口を集外換硬化物間で對止する。

【0030】このようにして構成した液晶表示装置1 は、アクティブマトリグス基板2と、対向基板3を検層。 する際に高い位置精度を必要とする速光度14かくアク・ ティブマトリグス基板1に設けられていることにより、 開口車が向上される。

「0.031」また、アクティブマトリクス挙版1の画象、電価(表示電優) 1.5とエドエコ2のドレイン電優とを接続するスルーホール1.6は、エドエコ1を覆う過光層 1.4に、過光膜1.4を形成する工程と同一の工程で同時に構成されることから、均一な大きさのスルーホールが登場に得られるので、工程数を増加することなく、表示性能の向上した液晶表示装置が提供される。

【0032】図2は、図1に示した液晶表示装置に類似 した構成を有する液晶表示装置を、製造工程を追って示 す概略図である。図2に示されるように、アクティブマ トリクス液晶表示装置を製造する手順として、第1に、 アクティブマトリクス基板用のガラス基板2eに、走査 。線(ゲート線 13)、達映トランジスタ(TET) in 1、信号線 1-2、ゲート線(走査線) 1-3 およびバッシ ベーションパターン(符号なし)等を形成する(図2 (e)) なお、それぞれの要素は、周知の金属または、 半導体の種層およびパターニングの繰り返しにより容易 ・に提供されることから、詳細な説明は、省略する。 【0033】次に、ガラス基板20の1月111他が形 .成されている側の面に、速光層す.4として利用されるカ ーポンレス黒色樹脂(富士ハンドテクノロジー(株) (製) を、厚さ2. Ou mに途布し、90° Cで10分数 燥する (図2 (b)) 。

【0034】続いて、単色樹脂層(14)を、所定のパターン形状が与えられているフォトマスクを用いて、365nm(ナノメートル)の波長の光を300mJ(ミリジュール)/cm2の露光量で露光し、ベーハー(10分11、50アルカリ水溶液にて現像し、さらに200、Cで50分加熱することで、既厚2、0μmの遮光層14を形成する。このとき、図1に示したような、スルーホール部1.6に対応する関ロは形成しない、図2(2))。

100351 次に、図示しないレーザ加工装置により、 連光層14かでドイナ2のドレイン電優上に位置する領 域であって、以下の工程で画素電優(表示電優)は5の 一部がオーバーラップされる領域の所定の位置にレーザ 光が昭射され、レーザ加工法によって、(TFT1.1 の)ドレイン電優と画素電優15との間の電気的な協調 を確保するためのスルーホール115か形成される(図 2(d))。

【0036】 続いて、図2(c)の工程で形成された速光限14により区分された各色成分を表示する表示傾向に、インクジェット法により、赤色(R)、緑色(G)および青(B)のインクを所定量供給し、赤色(R)を色層112を、それぞれ形成し、カラーフィルター層とする(図2(e))。

「10037」以下、図1を用いて既に説明したと同様 に、画素電優15に1T9をスパッタリング法で形成 し、所定の画素電優パターンにパターニングした後、さ らに配向限2.2を形成する、図2(4)か、

【0038】この後、図1を用いて既に説明したと同様に予の形成された第二のガラス基板3と貼り合わせ、液晶組成物4を注入する(図2(f))、なお、図1に示した液晶表示装置において、赤色(R)等色を17、緑色(G)等色を19および手(B)等色を19のそれぞれを、図2(e)に示したようなインクジェット法により構成してもよい。

【0039】また、図名に示した液晶表示装置の形成手、順において、カラーフィルタ屋である赤色(R) 各色層 119 およびき (B) 名色層 119 のそれぞれを図りに示したと同様に、アクリル樹脂レジスト屋の形成、パターンの露光および現像により、構成してもよい。この場合、レーザンョット法によるスルーホール116の形成工程(図2(d))は、カラーフィルタ層の形成の後の工程に実施されることにより、各名色層を形成するためのレジスト材がスルーホール116に詰まることがない。

【004.0】以上説明したように、アクティブマトリクス駆動型液晶表示装置のアクティブマトリクス基板の画楽電極とエF下のドレイン電極とを接続するためのスルーホールは、エFエを覆う連光部分に設けられることから、着色層の色(材質)に拘わりなく、均一な大きさに

形成される.

(10041)また、スルーボールは、遮光部分を形成する工程と同一の工程で形成されることから、工数の増加がない。なお、スルーボールをレーザショッド法により形成する場合には、遮光部分の形成とスルーボールの形成は、それぞれ別工程となるが、従来からレーザショットによりスルーボールを形成する方法に比較して工程数は、同一であり、均一な大きさのスルーボールが得られることで歩管まりが向上する。

(00.42) 従って、工程の修識あるいは歩音まりの向。 上により、汝品表示発電のコストが修身される。また、いつれの方法によっても、均一の大きさのスルーホール。 が得られ、表示品質が向上される。

[0043]

(発明の効果)以上説明したように、この発明の液晶表、示装置の製造方法によれば、画素電極とチェイのドレイン電優とを接続するためのスルーホールは、エテエを摂う選光部分に設けられることから、も色層の色(材質)に拘わりなく、均一な大きさに形成される。

100441また。スルーホールは、遮光部分を形成する工程と同一の工程で形成されることから、工数の増加がない。なお、スルーボールをレーザショット法により形成する場合には、遮光部分の形成とスルーボールの形成は、それぞれ別工程となるか、従来からレーザショットによりスルーホールを形成する方法に比較して工程数は、同一であり、均一な大きさのスルーホールが得られることで歩留まりが向上する。

FG 0.457 径って、工程の低減あるいは歩智まりの向、 上により、液晶表示装置のコスドが低減される。また、 均一の大きさのスルーホールが非表示部に得られること から、表示品質が向上される。

【図面の簡単な説明】

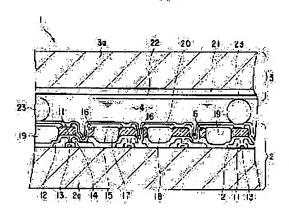
【図1】この発明の製造方法により提供されるアクティフマトリクス駆動形液晶表示装置の概略断面の一側を示す、 で、表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示。 で、表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示。

【図2】図、1に示した液晶表示装置に類似した構成のアクティフマトリクス液晶表示装置の製造手順を説明する 概時図。

【符号の説明】

- 1 …アクティブマトリクス形駆動液晶表示装置、
- 2 シアクテイプマトリクス基板
- 2 a デガラス板
- 3 "対向基板。
- 3:a…ガラス板。
- 4 "液晶组成物、
- 11 …強限トランジスタ(エデエ)、
- 12 …信号線、
- 1.3 …ケート電極(走査袋)。
- 1'4。"遮光扇"(黑色樹脂層)。
- 1.5 四素電極(表示電極)、

1 6 …スルーホール、 1 7 …R基色層。 1 8 …G著色層。 1 9 …B著色層。 [図1]



[Z2]

